

## Průběh obhajoby diplomové práce:

Ing. Martin Okderka - proč byl zvolen materiál tenké vrstvy TiAlSiN  
- Byla požadována tloušťka deponované vrstvy jediným  
kritériem pro výběr PVD technologie na místo CVD?

Prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. - Jaká je hlavní přínos~~á~~ využití  
aditivních technologií při návrhu nového řešení

Členové zkušební komise:

Prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.  
Prof. Dr. Ing. František Holešovský  
Doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.  
Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž, IWE  
Doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.  
Ing. Tomáš Skopeček, Ph.D.  
Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

Klasifikace: Velmi dobře \* Výborně

Datum obhajoby: 16. června 2021

\* 16. 6. 2021

Podp